98-163121/15 A89 G05 (A14) FUJF 96.07.17	ACA DAAL A PERA 8 CL LOT OF LAND ACADA LAND AND ACADA ALL
FILM CO LTD JP-187940 (98.02.03) B41C 1/055, G03F 7	A(4-D4A1, 4-F0E4, 8-C1, 12-L2B1, 12-W/B) G(3-A1, 6-D5, 6-F3C, 6-F3D)
Recording material for negative type image - includes poly(meth)acrylate or poly(meth)acrylamide resins containing side chain hydroxyaryl groups, an agent crosslinking in the presence of	also,having the good film strength of formed images and having good printing durability.
acid generated from a compound, etc. C98-052673	ADVANTAGE With a lithographic printing plate prepared from the above-
A recording material for negative type images comprises (A) at least one type of poly(meth)acrylate resins or	mentioned recording material for negative type images, 30,000- 50,000 sheets of prints can be formed. With a comparative lithographic printing plate prepared from a comparative recording
poly(meth)acrylamide resins having hydroxyaryl groups at their side chains,	material for negative type images prepared using a novolak resin in place of (A) 22 000-24 000 sheets of prints can be formed and also
(B) a crosslinking agent carrying out crosslinking reactions in the presence of acid.	stains are formed on it.
(C) a substance generating an acid when light or heat energy is supplied to it, and	
(D) an infrared ray absorber.	
USE	
As a recording material for negative type images which is suitable as a plate stock for lithographic printing plates capable of being	
prepared directly from digital data of computers and the like and	JP 10029292-A

Dange

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-29292

(43)公開日 平成10年(1998)2月3日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
B41C	1/055	•		B41C	1/055	•	
G03F	7/00	503		G03F	. 7/00	503	
	7/033	•			7/033	•	

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 25 頁)

(21)出願番号	特願平8-187940	(71)出願人	000005201 富士写真フイルム株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)7月17日	(72)発明者	神奈川県南足柄市中沼210番地 青島 桂太郎 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写
		(74)代理人	東フイルム株式会社内 弁理士 中島 淳 (外4名)

(54) 【発明の名称】 ネガ型画像記録材料

(57)【要約】

【課題】 デジタルデータから直接製版可能であり、さらに記録された画像の膜強度及び印刷時の耐刷性に優れたネガ型画像記録材料を提供する。

【解決手段】 (A)側鎖に、ヒドロキシアリール基を有するポリ(メタ)アクリレート樹脂又はポリ(メタ)アクリルアミド樹脂の少なくとも1種、(B)好ましくは分子内に2個以上のベンゼン環に連結するヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体の如き、酸により架橋する架橋剤、(C)光の照射又は100℃以上の加熱により分解して酸を発生する化合物、(D)波長720~1200nmの赤外線を吸収する染料又は顔料である赤外線吸収剤、よりなるネガ型画像記録材料。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記(A)~(D)よりなることを特徴と するネガ型画像記録材料。

(A)側鎖に、ヒドロキシアリール基を有するポリ(メタ)アクリレート樹脂又はポリ(メタ)アクリルアミド樹脂の少なくとも1種、(B)酸により架橋する架橋剤、(C)光又は熱により酸を発生する化合物、(D)赤外線吸収剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は平版印刷用版材として使用できる画像記録材料に関するものであり、特にコンピュータ等のデジタル信号から赤外線レーザを用い直接製版できる、いわゆるダイレクト製版可能な平版印刷用版材に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、コンピュータのデジタルデータから直接製版するシステムとしては、(1) 電子写真法によるもの、(2) 青色または緑色を発光するレーザを用い露光する光重合系によるもの、(3) 塩を感光性樹脂上に積 20 層したもの、(4) 銀塩拡散転写法によるもの等が提案されている。

【0003】しかしながら(1) の電子写真法を用いるものは、帯電、露光、現像等画像形成のプロセスが煩雑であり、装置が複雑で大がかりなものになる。(2) の光重合系によるものでは、青色や緑色の光に対して高感度な版材であるため、明室での取扱いが難しくなる。(3)、(4) の方法では銀塩を使用するため現像等の処理が煩雑になる、さらに当然ながら処理廃液中に銀が含まれる欠点がある。

【0004】一方、近年におけるレーザの発展は目ざましく、特に波長760nmから1200nmの赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザは、高出力かつ小型のものが容易に入手できる様になっている。コンピュータ等のデジタルデータから直接製版する際の記録光源として、これらのレーザは非常に有用である。しかし、実用上有用な多くの感光性記録材料は、感光波長が760nm以下の可視光域であるため、これらの赤外線レーザでは画像記録できない。このため、赤外線レーザで記録可能な材料が望まれている。

【0005】とのような赤外線レーザにて記録可能な画像記録材料としては、特開平7-20629号に記載されている、オニウム塩、レゾール樹脂、ノボラック樹脂、及び赤外線吸収剤より成る記録材料がある。また、特開平7-271029号には、ハロアルキル置換されたs-トリアジン、レゾール樹脂、ノボラック樹脂、及び赤外線吸収剤より成る記録材料が記載されている。しかしながら、これらの画像記録材料を用いた版材では、画像部の膜強度が不足しており、結果として印刷時の耐刷性が不十分であった。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的は、赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザを用いて記録することにより、コンピューター等のデジタルデータから直接製版可能であり、さらに、記録された画像の膜強度に優れ印刷時の耐刷性が良好なネガ型平版印刷用版材として好適なネガ型画像記録材料を提供することである。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者は、ネガ型画像 記録材料の構成成分に着目し、鋭意検討の結果、下記 (A)~(D)よりなることを特徴とするネガ型画像記 録材料を用いることによりにより、上記目的が達成でき ことを見出し、本発明を完成するに至った。

(A) 側鎖に、ヒドロキシアリール基を有するポリ(メタ) アクリレート樹脂又はポリ(メタ) アクリルアミド樹脂の少なくとも1種、(B) 酸により架橋する架橋剤、(C) 光または熱により酸を発生する化合物、

(D) 赤外線吸収剤。

[0008] 本発明のネガ型画像記録材料においては、照射された赤外線レーザー等のエネルギーが (D) 赤外線吸収剤によって熱に変換され、 (C) 光または熱により酸を発生する化合物がその熱により分解して分子内に硫黄原子を有する強酸基 (例えば、スルホン酸基など)が発生する。この強酸基が、 (B) 酸により架橋する架橋剤と (A) 側鎖に、ヒドロキシアリール基を有する特定樹脂との架橋反応を促進することにより画像記録即ち記録材料の製版が行われるものである。

[0009]

【発明の実施の形態】以下本発明を詳細に説明する。
[(A)側鎖に、ヒドロキシアリール基を有するポリ(メタ)アクリレート樹脂又はポリ(メタ)アクリルアミド樹脂]本発明において、ヒドロキシアリール基とは一〇日基が1個以上結合したアリール基を示す。具体的には、ヒドロキシフェニル基、ジヒドロキシフェニル基、トリヒドロキシフェニル基、テトラヒドロキシフェニル基、ヒドロキシナフチル基、ジヒドロキシナフチル基等が挙げられる。これらのヒドロキシアリール基は、さらに、ハロゲン原子、炭素数20個以下のアルコキシ基及び炭素数20個以下のアリールオキシ基等の置換基を有していてもよい。これらのヒドロキシアリール基は、ポリマーの側鎖としてペンダント状にポリマー主鎖へ結合しているが、主鎖との間に連結基を有していても良い。

[0010] 本発明において好適に用いられる、側鎖にヒドロキシアリール基を有するポリ(メタ)アクリレート樹脂又はポリ(メタ)アクリルアミド樹脂は、下記一般式(I)~(III)で表される構成単位の内いずれか1種を含有するポリマーである。

50 [0011]

【0012】(式中、R,は水素原子またはメチル基を示す。R,およびR,は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素数10個以下の炭化水素基、炭素数10個以下のアルコキシ基又は、炭素数10個以下のアリールオキシ基を示す。また、R,とR,により縮環したベンゼン環やシクロへキサン環を形成していても良い。R,は炭素数20個以下の2価の炭化水素基を示す。XはO、NR、を示す。YはO、S、COO、OCO、CONR、又は、NR、COを示す。R,は水素原子または炭素数10個以下の炭化水素基を示す。R。は水素原子または炭素数10個以下の炭化水素基を示す。pは1~4の整数を示す。q及びrはそれぞれ0~3の整数を示す。)

【0013】 これらのポリマーは、それぞれ対応する一般式 (IV) ~ (VI) で表されるモノマーを用い、従来公知の方法によりラジカル重合することにより得られる。 【0014】

【化2】

 $\begin{array}{c} & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$

 $\begin{array}{c} R_1 \\ CH_2 = C \\ CO \\ X \\ R_4 \\ (OH)_p \\ R_3)_r \end{array}$

【0015】(式中、R、は水素原子またはメチル基を示す。R、およびR、は、同じでも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、炭素数10個以下の炭化水素基、炭素数10個以下のアルコキシ基又は、炭素数10個以下のアリールオキシ基を示す。また、R、とR、により縮環したベンゼン環やシクロへキサン環を形成していても良い。R、は炭素数20個以下の2価の炭化水素基を示す。XはO、NR、を示す。YはO、S、COO、OCO、CONR。又は、NR。COを示す。R、は水素原子または炭素数10個以下の炭化水素基を示す。R、は水素原子または炭素数10個以下の炭化水素基を示す。Pは1~4の整数を示す。Q及びrはそれぞれ0~3の整数を示す。)

【0016】一般式(IV)~(VI)で表されるモノマーの内、本発明において好適に用いられるものを以下に挙げる。

40 [0017] (化3]

(1V-LO) ·

5

CH₂=C

CO

NH

(IV-1)

CH₂=C

CO

N-CH₃

(IV-2)

N-CH₃

(IV-2)

CO

N-CH₃

(IV-2)

N-CH₃

(IV-2)

N-CH₃

(IV-2)

N-CH₃

(IV-2)

N-CH₃

(IV-2)

R₁ CH₂=C CO CO NH (IV-9) NH

40

30

[0020]

[0021]

【化7】

50

【0022】(式中、R、は水素原子又はメチル基を示す。)

【0023】本発明では、好ましくは一般式(IV)~ (VI)で表されるモノマーの内、少なくともいずれか一つを用い、ラジカル重合により得られるポリマーを使用 30 するが、一般式(IV)~(VI)で表されるモノマーの内、一種のみを用いた単独重合体を使用しても良いが、2種以上を用いた共重合体を使用しても良い。

【0024】本発明において、さらに好適に使用されるポリマーは、一般式(IV)~(VI)で表されるモノマーの内、少なくともいずれか一つと他の公知のモノマーを用い、ラジカル重合により得られる共重合体である。

【0025】共重合体に用いられる他のモノマーとしては、例えばアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、ビニル 40 エステル類、スチレン類、アクリル酸、メタクリル酸、アクリロニトリル、無水マレイン酸、マレイン酸イミド等の公知のモノマーが挙げられる。

【0026】アクリル酸エステル類の具体例としては、メチルアクリレート、エチルアクリレート、(n-stはi-)プロピルアクリレート、(n-、i-、sec-またはt-)プチルアクリレート、アミルアクリレート、2-エチルヘキシルアクリレート、ドデシルアクリレート、クロロエチルアクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒドロキシフロピルアクリレート

ト、5-ヒドロキシベンチルアクリレート、シクロヘキシルアクリレート、アリルアクリレート、トリメチロールプロバンモノアクリレート、ベンタエリスリトールモノアクリレート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレート、メトキシベンジルアクリレート、クロロベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、フェニルアクリレート、クロロフェニルアクリレート、スルファモイルフェニルアクリレート、が挙げられる。

【0027】メタクリル酸エステル類の具体例として は、メチルメタクリレート、エチルメタクリレート、 (n-またはi-)プロピルメタクリレート、(n-、 i-、sec-またはt-) ブチルメタクリレート、ア ミルメタクリレート、2-エチルヘキシルメタクリレー ト、ドデシルメタクリレート、クロロエチルメタクリレ ート、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、2-ヒド ロキシプロビルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチ ルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、ア リルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタ クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、グリシジルメタクリレート、メトキシベンジルメタ クリレート、クロロベンジルメタクリレート、フルフリ ルメタクリレート、テトラヒドロフルフリルメタクリレ ート、フェニルメタクリレート、クロロフェニルメタク リレート、スルファモイルフェニルメタクリレート等が 挙げられる。

【0028】アクリルアミド類の具体例としては、アクリルアミド、N-メチルアクリルアミド、N-エチルアクリルアミド、N-ブチルアクリルアミド、N-ブチルアクリルアミド、N-ベンジルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルアクリルアミド、N-(スルファセイルフェニル)アクリルアミド、N-(フェニルスルホニル)アクリルアミド、N-(トリルスルホニル)アクリルアミド、N-(トリルスルホニル)アクリルアミド、N-ジメチルアクリルアミド、N-メチルーN-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチルーN-メチルアクリルアミド等が挙げられる。

【0029】メタクリルアミド類の具体例としては、メタクリルアミド、Nーメチルメタクリルアミド、Nーエチルメタクリルアミド、Nープロピルメタクリルアミド、Nープチルメタクリルアミド、Nープチルメタクリルアミド、Nーとドロキシエチルメタクリルアミド、Nーしたロキシエチルメタクリルアミド、Nー(スルファモイルフェニル)メタクリルアミド、Nー(フェニルスルホニル)メタクリルアミド、Nー(トリルスルホニル)メタクリルアミド、Nー、Nージメチルメタクリルアミド、NーヒドロキシエチルーNーメチルメタクリルアミド等が挙げられる。

【0030】ビニルエステル類の具体例としては、ビニルアセテート、ビニルブチレート、ビニルベンゾエート等が挙げられる。

【0031】スチレン類の具体例としては、スチレン、メチルスチレン、ジメチルスチレン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、プロピルスチレン、シクロヘキシルスチレン、クロロメチルスチレン、トリフルオロメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセトキシメチルスチレン、メトキシスチレン、ジタトキシスチレン、クロロスチレン、ジクロロスチレン、ブロモスチレン、コードスチレン、フルオロスチレン、カルボキシスチレン等が挙げられる。

【0032】 これらの他のモノマーのうち特に好適に使用されるのは、炭素数20以下のアクリル酸エステル類、メタクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリルアミド類、ビニルエステル類、スチレン類及び、アクリル酸、メタクリル酸、アクリロニトリルである。【0033】 これらを用いた共重合体中に含まれる一般式(I)~(III)で表される構成単位の割合は、5~95重量%であることが好ましく、さらに好ましくは10~90重量%である。

【0034】また、本発明で使用されるポリマーの分子量は好ましくは重量平均分子量で5000以上であり、更に好ましくは1万~30万の範囲であり、数平均分子量で好ましくは1000以上であり、更に好ましくは2000~25万の範囲である。多分散度(重量平均分子

量/数平均分子量)は1以上が好ましく、更に好ましくは $1.1 \sim 10$ の範囲である。

【0035】 これらのポリマーは、ランダムポリマー、 ブロックポリマー、グラフトポリマー等いずれでも良い が、ランダムポリマーであることが好ましい。

【0036】本発明で使用されるボリマーを合成する際に用いられる溶媒としては、例えばテトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルアセテート、ジエチレングリコールジメチルエーテル、1ーメトキシー2ープロパノール、1ーメトキシー2ープロピルアセテート、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホキシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独であるいは2種以上混合して用いられる。

【0037】本発明で使用されるポリマーを合成する際 に用いられるラジカル重合開始剤としては、アゾ系開始 剤、過酸化物開始剤等公知の化合物が使用できる。

【0038】本発明で使用されるポリマーは単独で用いても混合して用いてもよい。とれらポリマーの添加量は、画像記録材料全固形分に対し20~95重量%、好ましくは40~90重量%の割合で画像記録材料中に添加される。添加量が20重量%未満の場合は、画像形成した際、画像部の強度が不足する。また添加量が95重量%を超える場合は、画像形成されない。

【0039】[(B)酸により架橋する架橋剤]本発明において好適に用いられる酸により架橋する架橋剤は、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基、アルコキシメチル基、エポキシ基またはビニルエーテル基を有し、これらの基がベンゼン環に結合している化合物である。具体的には、メチロールメラミン、レゾール樹脂、エポキシ化されたノボラック樹脂、尿素樹脂等が挙げられる。さらに、「架橋剤ハンドブック」(山下晋三、金子東助著、大成社(株))に記載されている化合物も好ましい。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、画像形成した際の画像部の強度が良好であり好ましい。具体的には、レゾール樹脂を挙げることができる。

【0040】しかしながら、これらの酸により架橋する架橋剤は熱に対して不安定であり、画像記録材料を作成したあとの保存時の安定性があまり良くない。これに対し、分子内にベンゼン環に連結する2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有し、かつ置換基を有していてもよいベンゼン環を3~5個含み、さらに分子量が1、200以下であるフェノール誘導体は、保存時の安定性も良好であり、本発明において最も好適に用いられる。このフェノール誘導体が有するアルコキ

10

20

シメチル基としては、炭素数6個以下のものが好ましい。具体的にはメトキシメチル基、エトキシメチル基、 n ープロポキシメチル基、 i ープロポキシメチル基、 n ープトキシメチル基、 i ープトキシメチル基、 s e c ープトキシメチル基、 t ープトキシメチル基が好ましい。 さらに、 2 ーメトキシエトキシ基及び、 2 ーメトキシー 1 ープロビル基の様に、アルコキシ置換されたアルコキシ基も好ましい。

【0041】 これらのフェノール誘導体の内、特に好ましいものを以下に挙げる。

[0042]

【化8】

[0043] [化9]

[0044] 【化10】

40

[0045] 【化11】

[0046] [化12]

10 CH L2 OH L3 OH L4 OH

【0047】(式中、L, ~L。は、同じであっても異なっていてもよく、ヒドロキシメチル基、メトキシメチル基又は、エトキシメチル基を示す。)

【0048】ヒドロキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有さないフェノール化合物(上記式においてし、~し。が水素原子である化合物)とホルムアルデヒドを塩基触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を60℃以下で行うことが好ましい。具体的には、特開平6-282067号、特開平7-64285号等に記載されている方法にて合成することができる。

【0049】アルコキシメチル基を有するフェノール誘導体は、対応するヒドロキシメチル基を有するフェノー40 ル誘導体とアルコールを酸触媒下で反応させることによって得ることができる。この際、樹脂化やゲル化を防ぐために、反応温度を100℃以下で行うことが好ましい。具体的には、欧州特許EP632003A1号等に記載されている方法にて合成することができる。

【0050】本発明において、酸により架橋する架橋剤は全画像記録材料固形分中、5~70重量%、好ましくは10~65重量%の添加量で用いられる。酸により架橋する架橋剤の添加量が5重量%未満であると画像記録した際の画像部の膜強度が悪化し、また、70重量%を50 越えると保存時の安定性の点で好ましくない。

【0051】 これらのフェノール誘導体は単独で使用しても良く、また2種類以上を組み合わせて使用しても良い。

【0052】 [(C)光又は熱により酸を発生する化合物]本発明において光又は熱により酸を発生する化合物(以下、適宜、酸発生剤と称する)とは、光の照射又は100℃以上の加熱により分解して酸を発生する化合物である。発生する酸としては、スルホン酸、塩酸等のpKaが2以下の強酸であることが好ましい。本発明において好適に用いられる酸発生剤としては、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩等のオニウム塩が挙げられる。具体的には、特開平7-20629号に記載されている化合物を挙げることができる。特に、スルホン酸イオンを対イオンとするヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム塩が好ましい。また、特開平7-271029号に記載されている、ハロアルキル置換されたs-トリアジン類も好ましい。

【0053】本発明において特に好適に使用される光又は熱により酸を発生する化合物は、下記一般式(VII) ~(XI)で示される化合物である。

[0054] 【化13】

$$R_{11} - SO_2 - O - N - C - R_{15}$$
 (IX)

$$Ar_1 - SO_2 - SO_2 - Ar_2 \qquad (X)$$

$$R_{11} \sim SO_2 \cdot O - N$$
 R_{16} (XI)

【0055】(式中、R₁₁、R₁₂、R₁₄及びR₁,は、同 じでも異なっていてもよく、置換基を有していてもよい 炭素数20個以下の炭化水素基を示す。R₁,はハロゲン 原子、置換基を有していてもよい炭素数10個以下の炭 化水素基叉は炭素数10個以下のアルコキシ基を示す。 18

Ar, 、Ar, は、同じでも異なっていてもよく、置換基を有していてもよい炭素数20個以下のアリール基を示す。R1.は置換基を有していてもよい炭素数25個以下の2価の炭化水素基を示す。nは0~4の整数を示す。)

【0056】一般式化合物(VII)~(XI)で表される 化合物の内、特に好ましいものを以下に挙げる。

【0057】尚、とれらの化合物は、例えば特開平2-100054号及び特開平2-100055号に記載の方法にて合成するととができる。

[0058]

【化14】

$$(v_{\overline{u}-4}) \xrightarrow{CH_3CH_2CH_2CH_2\cdot SO_2\cdot O} \overset{\circ}{\underset{N}{\bigvee}}$$

【0059】 【化15】

[0061] 【化17]

[0062] [化18]

[0063] [化19]

50

30

20

【化21】

$$(x-1)$$
 SO_2-SO_2

$$(x-7) \qquad \sum_{CH_3}^{CH_3} -SO_2 -SO_2 - CC$$

$$(x-g)$$
 SO_2-SO_2 CN

$$(x-1) \qquad \qquad SO_2 - SO_2 - NO_2$$

[0066]

30 【化22】

40

$$(XI-1) \quad CH_{2} \longrightarrow SO_{2}O - N \longrightarrow (XI-8) \quad CH_{2}$$

$$(XI-2) \quad CH_{2}O \longrightarrow SO_{2}O - N \longrightarrow (XI-10) \quad CH_{2}$$

$$(XI-3) \quad CI \longrightarrow SO_{2}O - N \longrightarrow (XI-11) \quad CH_{2}$$

$$(XI-1) \quad CH_{2} \longrightarrow SO_{2}O - N \longrightarrow (XI-12) \quad CH_{2}$$

$$(XI-13) \quad CH_{3} \longrightarrow SO_{2}O - N \longrightarrow (XI-13) \quad CH_{3} \longrightarrow (XI-13$$

[0068] 【化24】

【0069】また、本出願人が先に出願した特願平8-9444号に記載されているポリマー型の酸発生剤も好ましく用いることができる。

【0070】とれらの化合物は、画像記録材料全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~25重量%、より好ましくは0.5~15重量%の割合で画像記録材料中に添加される。添加量が0.01重量%未満の場合は、画像が得られない。また添加量が50重量 30%を越える場合は、印刷時非画像部に汚れを発生する。

【0071】とれらの化合物は単独で使用してもよく、 また2種以上を組み合わせて使用してもよい。

【0072】[(D)赤外線吸収剤]本発明において使用される赤外線吸収剤は、波長760nmから1200nmの赤外線を有効に吸収する染料または顔料である。好ましくは、波長760nmから1200nmに吸収極大を有する染料または顔料である。

【0073】染料としては、市販の染料および文献【例えば「染料便覧」(有機合成化学協会編集、昭和45年刊)」に記載されている如き公知のものが利用できる。 具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ビラゾロンアゾ染料、ナフトキノン染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン染料、スクワリリウム色素、ビリリウム塩、金属チオレート錯体などの染料が挙げられる。

【0074】好ましい染料としては例えば特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭5 9-202829号、特開昭60-78787号等に記 50

載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭59-48187号、特開昭59-73996号、特開昭60-52940号、特開昭60-63744号等に記載されているナフトキノン染料、特開昭58-112792号等に記載されているスクワリリウム色素、英国特許434、875号記載のシアニン染料等を挙げることができる。

【0075】また、米国特許第5、156、938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、また、米国特許第3、881、924号記載の置換されたアリールベンゾ(チオ)ビリリウム塩、特開昭57-142645号(米国特許第4、327、169号)記載のトリメチンチアビリリウム塩、特開昭58-181051号、同58-220143号、同59-41363号、同59-84249号、同59-146063号、同59-146061号に記載されているビリリウム系化合物、特開昭59-216146号記載のシアニン色素、米国特許第4、283、475号に記載のベンタメチンチオビリリウム塩等や特公平5-13514号、同5-19702号公報に開示されているビリリウム化合物も好ましく用いられる。

【0076】また、染料として好ましい別の例として米 国特許第4,756,993号明細書中に式(I)、

(II)として記載されている近赤外吸収染料を挙げることができる。

【0077】 これらの染料のうち特に好ましいものとしては、シアニン色素、スクワリリウム色素、ピリリウム 塩、ニッケルチオレート錯体が挙げられる。

【0078】本発明において使用される顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C. I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年刊)に記載されている顔料が利用できる。

【0079】顔料の種類としては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、強光顔料、金属粉顔料、その他、ボリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ベリレンおよびベリノン系顔料、アントラキノン系顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。これらの顔料のうち好ましいものはカーボンブラックである。

[0080] これら顔料は表面処理をせずに用いてもよく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカップリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等)を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)および「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。

【0081】顔料の粒径は 0.01μ m~ 10μ mの範囲にあることが好ましく、 0.05μ m~ 1μ mの範囲にあることがさらに好ましく、特に 0.1μ m~ 1μ m の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01μ m未満では分散物の感光層塗布液中での安定性の点で好ましくなく、また、 10μ mを越えると画像記録層の均一性の点で好ましくない。

【0082】顔料を分散する方法としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散器、サンドミル、アト 20 ライター、パールミル、スーパーミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0083】 これらの染料もしくは顔料は、画像記録材料全固形分に対し0.01~50重量%、好ましくは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは0.5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは1.0~10重量%の割合で画像記録材料中に添加することができる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満であると感度が低くなり、また50重量%を越えると印刷時非画像部に汚れが発生し易くなる。

【0084】これらの染料もしくは顔料は他の成分と同一の層に添加してもよいし、別の層を設けそこへ添加してもよい。

【0085】 [その他の成分] 本発明では、前記(A)~(D)の4つの成分が必須であるが、必要に応じてとれら以外に種々の化合物を添加してもよい。

【0086】例えば、可視光域に大きな吸収を持つ染料 を画像の着色剤として使用することができる。

【0087】具体的には、オイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業(株)製)、ピクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレット(C142555)、メチルバイオレット(C142535)、エチルバイオレット、ローダミンB(C1145170B)、マラカイトグリーン(C14200

0)、メチレンブルー(CI52015)など、あるいは特開昭62-293247号公報に記載されている染料を挙げることができる。

【0088】 これらの染料は、画像形成後、画像部と非画像部の区別がつきやすいので、添加する方が好ましい。尚、添加量は、画像記録材料全固形分に対し、0.01~10重量%の割合である。

【0089】また、本発明における画像記録材料中には、現像条件に対する処理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号公報や特開平3-208514号公報に記載されているような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044号公報、特開平4-13149号公報に記載されているような両性界面活性剤を添加することができる。

【0090】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソルビタントリステアレート、ソルビタンモノバルミテート、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセリド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が挙げられる。

【0091】両性界面活性剤の具体例としては、アルキルジ(アミノエチル)グリシン、アルキルポリアミノエチルグリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル-N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN-テトラデシル-N, N-ベタイン型(例えば、商品名アモーゲンK、第一工業(株)製)等が挙げられる。

【0092】上記非イオン界面活性剤および両性界面活性剤の画像記録材料中に占める割合は、0.05~15 重量%が好ましく、より好ましくは0.1~5重量%である

【0093】更に本発明の画像記録材料中には必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤を加えることができる。例えば、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジへキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリカクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0094】本発明の画像記録材料は、通常上記名成分を溶媒に溶かして、適当な支持体上に塗布することにより製造することができる。ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、1ーメトキシー2ープロビルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド、テトラメチルウレア、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、ャーブチルラクトン、トルエン、 水等を挙げることができるが、これらに限定されるもの

【0098】アルミニウム板を粗面化するに先立ち、所望により、表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。

ではない。これらの溶媒は単独あるいは混合して使用される。溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃度は、好ましくは1~50重量%である。また塗布、乾燥後に得られる支持体上の塗布量(固形分)は、用途によって異なるが、平版印刷用版材についていえば一般的に0.5~5.0g/m³が好ましい。塗布する方法としては、種々の方法を用いることができるが、例えば、バーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗布等を挙げることができる。塗布量が少な10くなるにつれて、見かけの感度は大になるが、画像記録膜の皮膜特性は低下する。

【0099】アルミニウム板の表面の粗面化処理は、種々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化する方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および化学的に表面を選択溶解させる方法により行われる。機械的方法としては、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バフ研磨法などの公知の方法を用いることができる。また、電気化学的な粗面化法としては塩酸または硝酸電解液中で交流または直流により行う方法がある。また、特開昭54-63902号に開示されているように両者を組み合わせた方法も利用することができ

【0095】本発明における画像記録層中には、塗布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界面活性剤を添加することができる。好ましい添加量は、全画像記録材料固形分中0.01~1重量%、さらに好ましくは0.05~0.5重量%である。

【0100】この様に粗面化されたアルミニウム板は、必要に応じてアルカリエッチング処理および中和処理された後、所望により表面の保水性や耐摩耗性を高めるために陽極酸化処理が施される。アルミニウム板の陽極酸化処理に用いられる電解質としては、多孔質酸化皮膜を形成する種々の電解質の使用が可能で、一般的には硫酸、リン酸、蓚酸、クロム酸あるいはそれらの混酸が用いられる。それらの電解質の濃度は電解質の種類によって適宜決められる。

【0096】本発明に使用される支持体としては、寸度的に安定な板状物であり、例えば、紙、プラスチック (例えば、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリスチレン等)がラミネートされた紙、金属板 (例えば、アルミニウム、亜鉛、銅等)、プラスチックフィルム (例えば、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、酢酸酪酸セルロース、硝酸セルロース、ボリエチレンテレフタレート、ボリエチレン、ボリスチレン、ボリプロピレン、ボリカーボネート、ボリビニルアセタール等)、上記のごとき金属がラミネート、もしくは蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が含まれる。

【0101】陽極酸化の処理条件は用いる電解質により種々変わるので一概に特定し得ないが、一般的には電解質の濃度が $1\sim80$ 重量%溶液、液温は $5\sim70$ °C、電流密度 $5\sim60$ A / d m^2 、電圧 $1\sim100$ V、電解時間10 秒~5 分の範囲であれば適当である。

【0097】本発明の支持体としては、ポリエステルフ ィルム又はアルミニウム板が好ましく、その中でも寸法 - 安定性がよく、-比較的安価であるアルミニウム板は特に 好ましい。好適なアルミニウム板は、純アルミニウム板 およびアルミニウムを主成分とし、微量の異元素を含む 合金板であり、更にアルミニウムがラミネートもしくは 蒸着されたプラスチックフィルムでもよい。アルミニウ ム合金に含まれる異元素には、ケイ素、鉄、マンガン、 銅、マグネシウム、クロム、亜鉛、ビスマス、ニッケ ル、チタンなどがある。合金中の異元素の含有量は髙々 10重量%以下である。本発明において特に好適なアル ミニウムは、純アルミニウムであるが、完全に純粋なア ルミニウムは精錬技術上製造が困難であるので、僅かに 異元素を含有するものでもよい。このように本発明に適 用されるアルミニウム板は、その組成が特定されるもの ではなく、従来より公知公用の素材のアルミニウム板を 適宜に利用することができる。本発明で用いられるアル ミニウム板の厚みはおよそ0. 1 mm~0. 6 mm程 度、好ましくは0. 15mm~0. 4mm、特に好まし くは0.2mm~0.3mmである。

【0102】陽極酸化皮膜の量は1.0g/m²より少ないと耐刷性が不十分であったり、平版印刷版の非画像部に傷が付き易くなって、印刷時に傷の部分にインキが付着するいわゆる「傷汚れ」が生じ易くなる。

【0103】陽極酸化処理を施された後、アルミニウム表面は必要により親水化処理が施される。本発明に使用される親水化処理としては、米国特許第2,714,066号、同第3,181,461号、第3,280,734号および第3,902,734号に開示されているようなアルカリ金属シリケート(例えばケイ酸ナトリウム水溶液)法がある。この方法においては、支持体がケイ酸ナトリウム水溶液で浸漬処理されるかまたは電解処理される。他に特公昭36-22063号公報に開示されているフッ化ジルコン酸カリウムおよび米国特許第3,276,868号、同第4,153,461号、同第4,689,272号に開示されているようなポリビニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。

ニルホスホン酸で処理する方法などが用いられる。 【0104】本発明の画像記録材料は、必要に応じて支持体上に下塗層を設けることができる。

【0105】下塗層成分としては種々の有機化合物が用 50 いられ、例えば、カルボキシメチルセルロース、デキス トリン、アラビアガム、2-アミノエチルホスホン酸な どのアミノ基を有するホスホン酸類、置換基を有しても よいフェニルホスホン酸、ナフチルホスホン酸、アルキ ルホスホン酸、グリセロホスホン酸、メチレンジホスホ ン酸およびエチレンジホスホン酸などの有機ホスホン 酸、置換基を有してもよいフェニルリン酸、ナフチルリ ン酸、アルキルリン酸およびグリセロリン酸などの有機 リン酸、置換基を有してもよいフェニルホスフィン酸、 ナフチルホスフィン酸、アルキルホスフィン酸およびグ リセロホスフィン酸などの有機ホスフィン酸、グリシン 10 は、現像液よりもアルカリ強度の高い水溶液(補充液) やβーアラニンなどのアミノ酸類、およびドリエタノー ルアミンの塩酸塩などのヒドロキシ基を有するアミンの・ 塩酸塩等から選ばれるが、2種以上混合して用いてもよ

【0106】有機下塗層の被覆量は、2~200mg/ m'が適当である。

【0107】以上のようにして、本発明の画像記録材料 を用いた平版印刷用版材を作成することができる。この 平版印刷用版材は、波長760nmから1200nmの 赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザにより画 20 像露光される。本発明においては、レーザ照射後すぐに 現像処理を行っても良いが、レーザ照射工程と現像工程 の間に加熱処理を行うことが好ましい。加熱処理の条件 は、80℃~150℃の範囲内で10秒~5分間行うこ とが好ましい。との加熱処理により、レーザ照射時、記 録に必要なレーザエネルギーを減少させることができ る。

【0108】必要に応じて加熱処理を行った後、本発明 の画像記録材料はアルカリ性水溶液にて現像される。

【0109】本発明の画像記録材料の現像液および補充 30 液としては従来より知られているアルカリ剤水溶液が使 用できる。この現像液および補充液に用いられるアルカ リ剤としは、例えば、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カリウ ム、第3リン酸ナトリウム、第3リン酸カリウム、第3 リン酸アンモニウム、第2リン酸ナトリウム、第2リン 酸カリウム、第2リン酸アンモニウム、炭酸ナトリウ ム、炭酸カリウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリ ウム、炭酸水素カリウム、炭酸水素アンモニウム、ほう 酸ナトリウム、ほう酸カリウム、ほう酸アンモニウム、 水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、水酸化カリウ ムおよび水酸化リチウムなどの無機アルカリ塩が挙げら れる。また、モノメチルアミン、ジメチルアミン、トリ メチルアミン、モノエチルアミン、ジエチルアミン、ト リエチルアミン、モノイソプロピルアミン、ジイソプロ ピルアミン、トリイソプロピルアミン、n-ブチルアミ ン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、トリ エタノールアミン、モノイソプロパノールアミン、ジイ ソプロパノールアミン、エチレンイミン、エチレンジア ミン、ピリジンなどの有機アルカリ剤も用いられる。

【0110】とれらのアルカリ剤は単独もしくは2種以 50

上を組み合わせて用いられる。これらのアルカリ剤の中 で特に好ましい現像液は、ケイ酸ナトリウム、ケイ酸カ リウム等のケイ酸塩水溶液である。その理由はケイ酸塩 の成分である酸化珪素SiO, とアルカリ金属酸化物M , 〇の比率と濃度によって現像性の調節が可能となるた めであり、例えば、特開昭54-62004号公報、特 公昭57-7427号に記載されているようなアルカリ 金属ケイ酸塩が有効に用いられる。

【0111】更に自動現像機を用いて現像する場合に

を現像液に加えることによって、長時間現像タンク中の 現像液を交換する事なく、多量の平版印刷用版材を処理 できることが知られている。本発明においてもこの補充 方式が好ましく適用される。

【0112】現像液および補充液には現像性の促進や抑 制、現像カスの分散および印刷版画像部の親インキ性を 高める目的で必要に応じて種々の界面活性剤や有機溶剤 を添加できる。好ましい界面活性剤としては、アニオン 系、カチオン系、ノニオン系および両性界面活性剤が挙 げられる。

【0113】更に現像液および補充液には必要に応じ て、ハイドロキノン、レゾルシン、亜硫酸、亜硫酸水素 酸などの無機酸のナトリウム塩、カリウム塩等の還元 剤、更に有機カルボン酸、消泡剤、硬水軟化剤を加える とともできる。

【0114】上記現像液および補充液を用いて現像処理 された印刷版は水洗水、界面活性剤等を含有するリンス 液、アラビアガムや澱粉誘導体を含む不感脂化液で後処 理される。本発明の画像記録材料を印刷用版材として使 用する場合の後処理としては、これらの処理を種々組み 合わせて用いることができる。

【0115】近年、製版・印刷業界では製版作業の合理 化および標準化のため、印刷用版材用の自動現像機が広 く用いられている。との自動現像機は、一般に現像部と 後処理部からなり、印刷用版材を搬送する装置と各処理 液槽およびスプレー装置からなり、露光済みの印刷版を 水平に搬送しながら、ポンプで汲み上げた各処理液をス プレーノズルから吹き付けて現像処理するものである。 また、最近は処理液が満たされた処理液槽中に液中ガイ ドロールなどによって印刷用版材を浸漬搬送させて処理 する方法も知られている。このような自動処理において は、各処理液に処理量や稼働時間等に応じて補充液を補 充しながら処理することができる。

【0116】また、実質的に未使用の処理液で処理する いわゆる使い捨て処理方式も適用できる。

【0117】以上のようにして得られた平版印刷版は所 望により不感脂化ガムを塗布したのち、印刷工程に供す ることができるが、より一層の髙耐刷力の平版印刷版と したい場合にはバーニング処理が施される。

【0118】平版印刷版をバーニングする場合には、バ

ーニング前に特公昭61-2518号、同55-28062号、特開昭62-31859号、同61-159655号の各公報に記載されているような整面液で処理することが好ましい。

【0119】その方法としては、該整面液を浸み込ませたスポンジや脱脂綿にて、平版印刷版上に塗布するか、整面液を満たしたバット中に印刷版を浸漬して塗布する方法や、自動コーターによる塗布などが適用される。また、塗布した後でスクィージ、あるいは、スクィージローラーで、その塗布量を均一にすることは、より好ましい結果を与える。

【0120】整面液の塗布量は一般に0.03~0.8g/m²(乾燥重量)が適当である。

【0121】整面液が塗布された平版印刷版は必要であれば乾燥された後、バーニングプロセッサー(たとえば富士写真フィルム(株)より販売されているバーニングプロセッサー:BP-1300)などで高温に加熱される。この場合の加熱温度及び時間は、画像を形成している成分の種類にもよるが、180~300℃の範囲で1~20分の範囲が好ましい。

【0122】バーニング処理された平版印刷版は、必要 に応じて適宜、水洗、ガム引きなどの従来より行なわれ ている処理を施こすことができるが、水溶性高分子化合 物等を含有する整面液が使用された場合にはガム引きな どのいわゆる不感脂化処理を省略することができる。

【0123】との様な処理によって得られた平版印刷版はオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0124]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す 30 るが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0125】[(A)側鎖に、ヒドロキシアリール基を有するボリ(メタ)アクリレート樹脂又はボリ(メタ)アクリルアミド樹脂(以下、本発明のボリマーと称する)[BP-1]の合成]攪拌装置及び冷却管を装着した1リットル容量のフラスコに、p-アミノフェノール107.37g、酢酸ナトリウム101.69g、アセトン400mlを入れ、氷水浴に浸した。このフラスコ内を攪拌しながら、メタクリル酸クロリド100mlを約1時間かけて滴下した。滴下終了後、氷水浴を取り外し、室温下で2時間攪拌した。この反応混合物を水2リットルに投入し、析出物を濾過し、濾取物を希塩酸、水の順に洗浄し、さらに減圧乾燥することにより、N-(p-ヒドロキシフェニル)メタリルアミド)72.3gを得た。

[0126]次に、攪拌装置及び冷却管を装着した500ml容量のフラスコに、N,N-ジメチルアセトアミ

34

ド88.66gを入れ、窒素気流下75℃に加熱した。 とのフラスコ内を撹拌しながら、前述の如くして得られたN-(p-ヒドロキシフェニル)メタリルアミド)53.16g、エチルメタクリレート22.83g、V-601(和光純薬(株)製)0.3454gおよびN,N-ジメチルアセトアミド88.66gの混合物を2.5時間かけて滴下した。滴下終了後、V-601を0.3454g、再度加え、3時間、75℃で撹拌した。反応終了後、室温まで冷却し、メタノール200mlを加え、水3リットルに撹拌下投入した。析出物を濾過により集め、減圧乾燥することにより、本発明のポリマー[BP-1]71.5gを得た。尚、GPCにより測定した重量平均分子量は、8.2万(ポリスチレン標準)であった。

【0127】 [本発明のポリマー [BP-2] の合成] 攪拌装置及びディーン-スターク (Dean-Stark) 水分離器を装着した200ml容量のフラスコに、メタクリル酸15.50g、2-(4-ヒドロキシフェニル) エチルアルコール24.87g、p-トルエンスルホン酸・1水和物1.00g およびトルエン150m 1を入れた。オイルバスにて加熱し、約6時間共沸脱水した。放冷後、トルエンを減圧留去し、シリカゲルを用いたカラムクロマトグラフィーにより、反応混合物を精製し、2-(p-ヒドロキシフェニル) エチルメタクリレート28.3gを得た。

【0128】次に、攪拌装置及び冷却管を装着した200ml容量のフラスコに、1-メトキシー2-プロパノール22.53gを入れ、窒素気流下75℃に加熱した。このフラスコ内を攪拌しながら、2-(p-ヒドロキシフェニル)エチルメタクリレート14.44g、ベンジルアクリレート4.87g、V-601(和光純菜(株)製)0.1151gおよび1-メトキシー2-プロパノール22.53gの混合物を2.5時間かけて適下した。適下終了後、V-601を0.1151g再度加え、3時間、75℃で攪拌した。反応終了後室温まで冷却し、アセトン50mlを加え、水2リットルに攪拌下投入した。析出物を濾過により集め、減圧乾燥することにより、本発明のポリマー〔BP-2〕17.8gを得た。尚、GPCにより測定した重量平均分子量は6.6万(ポリスチレン標準)であった。

【0129】 [本発明のポリマー [BP-3] ~ [BP-10] の合成] 上記の方法と同様にして、下記表1~表3に示す(A) 本発明のポリマー [BP-3] ~ [BP-10] を合成した。

[0130]

【表1】

本党切のがリマー 特徴式 (組成モル比、 四重平均分子重)

(BP-1) (CH₂ - C-) (CH

[0131]

* *【表2】

*【0135】[本発明の酸により架橋する架橋剤〔MM

-1)の合成]上記合成例で得られたヒドロキシメチル 基を有するフェノール誘導体 [HM-1] 20gを1リ

ットルのメタノールに加え、加熱攪拌し、溶解した。次

に、この溶液に濃硫酸 1 m 1 を加え、12 時間加熱還流

した。反応終了後、反応液を冷却し、炭酸カリウム2g を加えた。この混合物を十分濃縮した後、酢酸エチル3

00mlを加えた。この溶液を水洗した後、濃縮乾固さ

せることにより、下記構造のメトキシメチル基を有する

フェノール誘導体 [MM-1] の白色固体22gを得

た。純度は90%であった(液体クロマトグラフィー

【0133】[本発明の(B)酸により架橋する架橋剤 [HM-1]の合成 $]1-[\alpha-メチル-\alpha-(4-ヒ$ ドロキシフェニル) エチル] -4-[α, α-ビス(4-ヒドロキシフェニル) エチル] ベンゼン20g (本州 化学工業 (株) 製Trisp-PA) を10%水酸化カ リウム水溶液に加え、攪拌、溶解した。次にこの溶液を 攪拌しながら、37%ホルマリン水溶液60m1を室温 下で1時間かけて徐々に加えた。さらに室温下で6時間 攪拌した後、希硫酸水溶液に投入した。析出物をろ過 し、十分水洗した後、メタノール30mlより再結晶す るととにより、下記構造のヒドロキシメチル基を有する フェノール誘導体〔HM-1〕の白色粉末20gを得 た。純度は92%であった(液体クロマトグラフィー 法)。

[0134]

【化2.5】

【0137】さらに、同様にして以下に示すフェノール 誘導体を合成した。

[0138] 【化27】

50

法)。 [0136]

【化26】

[0139] [128] [0140] [化29]

20

30

40

【0141】[実施例1~12]厚さ0.30mmのア ルミニウム板(材質1050)をトリクロロエチレン洗 浄して脱脂した後、ナイロンブラシと400メッシュの 20 フェニルホスホン酸 バミストン-水懸濁液を用いて表面を砂目立てし、よく 水で洗浄した。この板を45℃の25%水酸化ナトリウ ム水溶液に9秒間浸漬してエッチングを行い水洗後、更 に2%HNO, に20秒間浸漬して水洗した。この時の 砂目立て表面のエッチング量は約3g/m'であった。 次にこの板を7%H、SO、を電解液として電流密度1 5A/dm'で3g/m'の直流陽極酸化皮膜を設けた 後、水洗乾燥した。次にこのアルミニウム板に下記下塗 り液を塗布し、80℃で30秒間乾燥した。乾燥後の被 覆量は10mg/m'であった。

* (下塗り液)

純水

β-アラニン

0. 1 g

0.05g

メタノール

40 g

60g

【0142】次に、下記溶液〔P〕において、本発明の 組成物の種類を変えて、10種類の溶液〔P-1〕~ (P-12)を調整した。この溶液をそれぞれ、上記の 下塗り済みのアルミニウム板に塗布し、100℃で1分 間乾燥してネガ型平版印刷用版材〔P-1〕~〔P-1 2] を得た。乾燥後の重量は1.7g/m²であった。 [0143]

溶液〔P〕

本発明のボリマー	1.5g
酸により架橋する架橋剤	0.7g
光又は熱により酸を発生する化合物	0.2g
赤外線吸収剤 NK-3508(商品名)	0.15g
(日本感光色素研究所(株)製)	
ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1-ナフタレン-	0.05g
スルホン酸にした染料	
フッ素系界面活性剤 メガファックF-177(商品名)	0.06g
(大日本インキ化学工業(株)製)	
メチルエチルケトン	15 g
1-メトキシ-2-プロパノール	5 g
メチルアルコール	7 g

溶液 [P-1]~[P-12] に用いた化合物を下記表 4に示す。

[0144] 【表4】

実施例	平版印刷用版材	ポリマー	製機剤	酸発生剂
実施例 i	(P1)	(BP-2)	ヘキサメチロールメラミン	(XI - 1 5)
実施例 2	(P-2)	(BP-2)	レゾール樹脂・	(XI-15)
実施例3	(P,-3)	(BP-2)	(HM-1)	(XI-15)
实施例 4	(P-4)	(BP-1)	(HM-1)	97==A3-F=91 0
			i	p-トルエンスルネン砂塩
実施例5・	(P-5)	(BP-3)	(MM-1)	(VII-7)
実施例 6	(P-6)	(BP-4)	(HM-2)	(V(II-4)
突延例7	(P-7)	(BP-5)	(MM-2)	(IX-5)
実施例 8	(P-8)	(BP-6)	(HM-3)	(X-1)
実施例 9	(P-9)	(BP-7)	(MM-8)	(XI-14)
実施例 1 0	(P-10)	(BP-8)	(HM-4) ·	(XI-14)
実施例!!	(P-11)	(BP-9)	(MM-4)	(XI-14)
実施例12	(P-12)	(BP-10)	(MM-5)	(XI-14)

*レゾール樹脂:ビスフェノールAとホルムアルデヒドをアルカリ条件下で反応させ 得られたもの(重量平均分子量1600)

【0145】得られたネガ型平版印刷用版材〔P-1〕 ~ 〔P-12〕を、波長1064nmの赤外線を発する 固体レーザのYAGレーザで露光した。露光後、130 20 ℃で30秒間加熱処理した後、富士写真フイルム(株) 製現像液、DP-4(1:8)、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機を通して処理した。次いで富士写真フイルム(株)製ガムGU-7(1:1)で版面を処理し、ハイデルKOR-D機で印刷した。 この際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結果を第三表に示す。いずれも、3万枚以上の印刷物が得られ

の際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結果を第三表に示す。いずれも、3万枚以上の印刷物が得られた。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有し、かつベンゼン核を3~5個含み、さらに分子量が1,200以下であるフェノー 30ル誘導体を用いた【P-3】~【P-12】は、4万枚以上の良好な印刷物が得られた。

【0146】 [比較例1] 実施例1にて使用した溶液 (P-1) において、ポリマー (BP-2) の代わりに、エークレゾールとホルムアルデヒドを酸性条件下で 反応させて得られるノボラック樹脂 (重量平均分子量2500) を用い、これ以外は実施例1と同様にしてネガ型平版印刷用版材 (Q) を作成した。得られた平版印刷用版材 (Q) を、実施例1と同様に画像形成し印刷した。この際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結果を下記表5に示すが、3万枚未満の印刷物しか得られなかった。

【0147】 [比較例2] 実施例2にて使用した溶液 [P-2] において、ポリマー [BP-2] の代わり に、m-クレゾールとホルムアルデヒドを酸性条件下で 反応させて得られるノボラック樹脂 (重量平均分子量2500) を用い、これ以外は実施例2と同様にしてネガ 型平版印刷用版材 [R] を作成した。得られた平版印刷 用版材 [R] を、実施例2と同様に画像形成し印刷した。この際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結

果を下記表5に示すが、3万枚未満の印刷物しか得られなかった。

[0148]

【表5】

実施例	平版印刷用版材	印刷枚数
実施例 1	(P-1)	3、1万
実施例2	(P-2)	3.875
実施例 3	(P-3)	4. 1万
実施例 4	(P-4)	4. 375
実施例 5	(P-5)	4.1万
実施例 6	(P-6)	4. 2万
实施例?	(P-7)	5.0万
実施例8	(P-8)	4.8万
実施例 9	(P-9)	4. 8万
実施例10	(P-10)	4.6万
実施例11	(P-11)	4. 3万
実施例12	(P-12)	4、1万
比較例1	(Q).	2. 2万
比較例 2	(R)	2. 475

【0149】実施例1~12及び比較例1、2より、本 発明のネガ型画像記録材料を用いた平版印刷用版材は、 印刷時の耐刷性に優れていることがわかる。

【0150】[実施例13~24、比較例3、4]実施例1~12で作成したネガ型平版印刷用版材〔P-1〕~〔P-12〕および、比較例1~2で作成したネガ型平版印刷用版材〔Q〕、〔R〕を画像露光する前に、温度60℃の高温下で3日間保存した。この後、実施例1~12と同様に画像形成し、ハイデルKOR-D機で印刷した。この際、印刷物の非画像部に汚れが発生しているかどうかを観察した。結果を下記表6に示す。分子内

*【0152】[実施例25~30]下記溶液〔S〕にお

いて、本発明の一般式で表される化合物の種類を変え

て、11種類の溶液 [S-1]~ [S-6]を調整し

た。この溶液をそれぞれ、[実施例1~12]で用いた

下塗り済みのアルミニウム板に塗布し、100℃で1分

間乾燥してネガ型平版印刷用版材 [S-1]~[S-

6] を得た。乾燥後の重量は1.8g/m²であった。

(0153)

にベンゼン環に結合する2個以上のヒドロキシメチル基 またはアルコキシメチル基を有し、かつベンゼン核を3 ~5個含み、さらに分子量が1,200以下であるフェ ノール誘導体を用いた [P-3]~[P-12]は、非 画像部に汚れを発生していないが、これら以外はわず か、あるいは、少し汚れを発生した。従って、本発明の ネガ型平版印刷用版材の中でも、分子内にベンゼン環に 結合する2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキ シメチル基を有し、かつベンゼン核を3~5個含み、さ らに分子量が1、200以下であるフェノール誘導体を 10 用いた場合は、高温時の保存性に優れていることがわか る。

[0.151]

【表6】

(P-1)	
	わずかに有り
(P-2)	わずかに有り
(P-3)	無し
(P-4)	無し
(P-5)	無し
(P-6)	無し
(P-7)	無し
(P-8)	無し
(P - 9)	無し
(P-10)	無し
(P-11)	無し
(P-12)	無し
(0)	少し有り
(R)	少し有り
_	(P-3) (P-4) (P-5) (P-6) (P-7) (P-8) (P-9) (P-10) (P-11) (P-12)

20

溶液〔S〕

1.6g 本発明のポリマー 0.8g 酸により架橋する架橋剤 0. 2 g 酸発生剤 赤外線吸収剤 NK-2014 0.15g (日本感光色素研究所(株)製) ビクトリアピュアブルーBOHの対イオンを1-ナフタレン- 0.05g スルホン酸にした染料 フッ素系界面活性剤 メガファックF-177 0.06g (大日本インキ化学工業(株)製) メチルエチルケトン 15 g 5 g 1-メトキシ-2-プロパノール 7 g

溶液 [S-1]~ [S-6] に用いた化合物を下記表7 に示す。

メチルアルコール

[0154] 【表7】

实施例参号	平阪印刷用版材	ポリマー	架橋剤	酸発生剂
实施例25	(\$-1)	(BP-2)	ヘキキメチロールメラミソ	(XI - 1 5)
実施例26	(\$ - 2)	(BP-2)	レゾール樹脂	(XI-15)
. 実施例 2 7	(\$ <u>∸</u> 3)	(BP-2)	(HM-1)	(X(-15)
実施例28	(S-4)	(BP-1) ≥	(MM-1)	971263-8296 O
		(BP-7) €		p-トルエンスルキン酸塩
		各 0.8gずつ		·
実施例28	(5-5)	(BP-5)	(HM−2) ≥	(XI - 5)
•			(HM-4) €	
			各0.4 gずつ	
実施例30	(S - 6)	(BP-8)	(MM-5)	(X-4) &
		-		(XI−5) &
,				各0.18ずつ

*レゾール樹脂: ビスフェノールAとホルムアルデヒドをアルカリ条件下で反応させ得られたもの(監量平均分子量1600)

【0155】得られたネガ型平版印刷用版材〔S-1〕~〔S-6〕を、波長830nmの赤外線を発する半導体レーザで露光した。露光後、120℃で1分間加熱処 20理した後、富士写真フイルム(株)製現像液、DP-4(1:8)、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自助現像機を通して処理した。次いで富士写真フイルム(株)製ガムGU-7(1:1)で版面を処理し、ハイデルKOR-D機で印刷した。との際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結果を下記表8に示す。いずれも、3万枚以上の印刷物が得られた。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメチル基またはアルコキシメチル基を有し、かつベンゼン核を3~5個含み、さらに分子量が1,200以下であるフェノール誘導体を用いた〔S 30-3〕~〔S-6〕は、4万枚以上の良好な印刷物が得られた。

【0156】- [比較例5] 実施例25にて使用した溶液 (S-1) において、ポリマー [BP-2] の代わりに、m-クレゾールとホルムアルデヒドを酸性条件下で 反応させて得られるノボラック樹脂(重量平均分子量2500)を用い、これ以外は実施例25と同様にしてネガ型平版印刷用版材 [T] を作成した。得られた平版印刷用版材 [T]を、実施例25と同様に画像形成し印刷した。この際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。 結果を下記表8に示すが、3万枚未満の印刷物しか得られたかった。

【0157】 [比較例6] 実施例26にて使用した溶液 [S-2] において、ポリマー [BP-2] の代わり に、m-クレゾールとホルムアルデヒドを酸性条件下で 反応させて得られるノボラック樹脂(重量平均分子量2

500)を用い、これ以外は実施例26と同様にしてネガ型平版印刷用版材〔U〕を作成した。得られた平版印刷用版材〔U〕を、実施例26と同様に画像形成し印刷した。この際得られた良好な印刷物の枚数を観察した。結果を下記表8に示すが、3万枚未満の印刷物しか得られなかった。

[0158]

【表8】

建施例	平版印刷用版材	印刷枚数
施例25	(8-1)	3. 3万
施例26	(\$-2)	3. 9万
施例27	(8-3)	4. 3万
延施例28	(S-4)	4. 3万
施例29	(S-5)	4. 7万
施例30	(8-6)	4.8万
比較例 5	(T)	2. 3万
較例 6	(ບ)	2. 4万

【0159】実施例25~30及び比較例5、6より、本発明のネガ型画像記録材料を用いた平版印刷用版材は、印刷時の耐刷性に優れていることがわかる。

[0160]

【発明の効果】本発明は、赤外線を放射する固体レーザ及び半導体レーザを用いて記録することにより、コンピューター等のデジタルデータから直接製版可能であり、さらに記録された画像の膜強度に優れ、印刷時の耐刷性が良好なネガ型平版印刷用版材として有用なネガ型画像記録材料を提供できる。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.